METHOD OF ETCHING GALLIUM PHOSPHATE AND ETCHING LIQUID **THEREFOR**

Patent Number:

JP52033847

Publication date:

1977-03-15

Inventor(s):

OOSHIMA MASAAKI;; ARIGA KOUZOU

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

JP52033847

Application Number: JP19750110218 19750910

Priority Number(s):

JP19750110218 19750910

IPC Classification:

C09K13/04; C23F1/00

EC Classification:

Equivalents:

JP1020044C, JP55009462B

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(4,000円) 55 45 - 1 麻 (14): 許 (特許法第38条ただし書の規定による特許出版)

昭和50年 9月10日

特許庁長官殿

1 発明の名称

カカストラー・ホウホウカスカー・コウンストルカリウムのエッチング方法をよびり人化ガリウムのエッチング方法をよびり人化ガリウム用エッチング液 の範囲に記載された発明の数

カプログラスマクイクタブザオタニ パンチ 神奈川県川崎市多摩区生田字大谷 4896 番魚 式会社符

特許出題人

隹 名 代表者 大阪府門真市大字門真1006番地 (582) 松下電器音業株式会社

5代

大阪府門真市大字門真1006番地

Œ.

(ほか1名)

〔連絡先電話(東京) 453-5111 特許部分室 〕

6 活付書類の日祭

(1) 明

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52 - 33847

43公開日 昭 52. (1977) 3 15

50-110218 21)特願昭

昭和 (1974) 9 10 22出願日

審査請求 未請求

(全4頁)

庁内整理番号 6616 42 6616 42

52日本分類

12 A62

(51) Int. C12. CO9k 13/04 C23F1 1/00

1、発明の名称

りん化ガリウムのエッチング方法およびりん化 ガリウム用エッチング被

2、特許請求の範囲

少くとも弟歌、過酸化水素、硫酸を含む混合 被からなるエッチング被を用い、4000Å~10000Å の波長の光を照射しながら常温から90℃の温 度範囲でエッテングを行なりことを特めとする りん化ガリウムのエッチング方法。

少くとも弗酸、過酸化水素、硫酸を含む混合 被からなるりん化ガリウム用エッチング液。

3、発明の詳細な説明

本発明はりん化ガリウム(GaP)単結晶のエッチ ンク方法ならびにエッチング液に関するものであ り、特に GaP の (100) 面における転移などにもと づくエッチングにおいて (100) 面内での2種類の <100>方向の性質の違いを明らかにすることを目 的としたものである。

最近の半導体工業の進歩の多くは半導体材料の

性質、特に結晶性の向上によってもたらされたも である。そして結晶性の向上の原動力となった のは結晶の評価技術の進歩によるものである。評 価技術としては半導体装置としての電気的を方法 も必要であるが、より直接的には結晶転移の観察 方法としての化学的エッチングの方法があり、半 導体結晶の種類により、また結晶面の植類により 各種のエッチング材料が開発されている。

ととろで半導体工業は単元素半導体であるシリ コン (Si)に負うととろが多く、化合物半導体は未 が だに書々たる存在ではあるが、発光ダイオードを 代表として除々に増加しつつある。しかし金れら の化合物半導体の結晶性はSiとは比較できない程 に転移などの欠陥が多く、結晶性の改良は今後の 砒化ガリウム (GaAs) レーガーダイオードは君子 特性の改善のために異な扱合を含む構造を実現さ せて単価での連続的なレーポー発振を成功させた が、基板結晶にもとづく転移が劣化の原因となっ て長寿命化が離かしく、実用できない状態にある。







とのよりに化合物半導体においても無子特性と結 品転移が密接な関係にあるにもかかわらず、 化学 エッチングによる特に(100)面での転移を観察する ためのエッチング方法が明らかにされていない。 この事情は赤色,黄色,かよび緑色発光ダイオー ドの材料である GaP においても何様である。 GaP の(111)面の転移に対しては例えば J-A-P 38 2855 (1965年)に述べられている水 (H2O) ,硝酸 銀(AgNOs), 三 銀 化 ク m ム (CtOs), 弗 化 水 素 (HF), よりなる通称AB蔽と呼ばれるもの、あるいは J·A·P 31 611(1960年)において述べられて いる通称RC薇と呼ばれるものなどがある。 しか しこれらは (100) 面においては転移ピットを有効 にエッチングできない。 (100) 用のエッチング液 とには R.C.CLARKE 等による J.Materials Science 第8巻, 1349~1354頁(1973年) に記載の塩化水素 (HCℓ),硝酸 (HNO5),典線(Br) から なるエッチング液の報告があるが、発明者の実験 では良好なエッチピットを観測できなかった。以 上のような状況において本発明者らは各種の混合

液による GaP (100) 面のエッチング状態の比較検討を行ない弗化水集 (HF),通酸化水果 (H2O2),健康 (H2SO4) を含むものが有効に転移ビットを出現させることを見出した。 実施例 1

テング版の温度変化に対するエッチング速度の変化を示したものである。第4図から明らかなようにエッチング般の温度がBOででは4ミクロン/ 毎分と転移のエッチングとしてはかなり早いことが明らかとなった。

リ上のことが5 明のかなとのでは、1000)の便くのではないからいかないであるでは、1000)がたりにないますがであるでは、1000)があるでは、1000)があるでは、1000)があるでは、1000)があるでは、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)があるが、1000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、10000)が、100000)が、100

宴 施 纲 2

第 6 図の写真は上記実施例と同一混合比のエッチング被を用い 4000Å~10000Åの放 投範囲の光を約 10⁵ ルックスの強さで照射しながら 6 0 でで 4 分間エッチングしたものである。写真の倍率は2 0 0 倍であるが、鮮明なエッチングが行われている。このことは転移の腐蝕が光の照射により加速されたものと理解できる。

したがって極く薄い結晶層の評価には光の照射 が有効である。

以上の実施例ではエッチング液の混合比をHP:
H2O2:H2SO4を2:1:1としたが他の混合比比例えば1:1:1、1:1:2,あるいは1:4:4
たど可成りの組成の変も可能であった。また破別のエッチング液に水を添加してもピットを観察することができた。第1役にエッチングとを破場合比を変えた時のエッチングレイトの変化を破場合比を変えた時のエッチングレイトの変化を観過合とを発明は(100)面における転移の方法はGaPの他の方法はC111)面や(110)面においても従来の方法より優れた効果を示した。

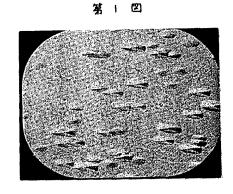
张 十 纸	ピット機能が増	₩.	•	ex	4	<110>方向 ← ← 度	<100>方向 具	4	K
	エッチング エッチングベト 個度(で) (ロル/min)	•	ø	0.876	2.26	-	0.7	Ø	0.27
	エッチング 鼠莢(で)	10	10	60	7.0	0 4	40	10 10	90
	エッチング 時間(分)	а	4	4	4	4	4	. →	4
	光の照明 (Lux)	O	10\$	第四米	10°	第四米	*	105	鱼内光
	HzO			-			: !		
	H101 H1SO1 H10	~	-	-	4	-	-	+	-
	ô	-	-	-	4	-	-	2	+
	Ĥ		1	Į.		1	:	1 1	

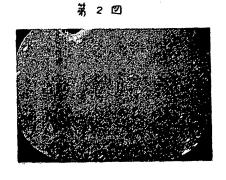
以上要するに、本発明は弗化水素、過酸化水素、 健康を少なくとも含む混合液を用いてエッテング するものでりん化ガリウムの転移密度検査用に用 いることを目的とするものである。

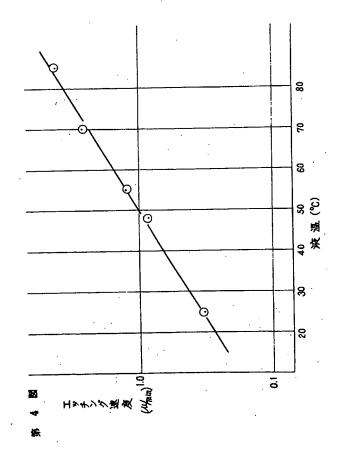
4、図面の簡単な説明

第1回,第2回,第3回かよび第5回は本発明 の方法によりエッチングを行った場合のエッチン グ面のピットの状態を示した顕微鏡写真、第4回 は本発明の方法によりエッチングを行った場合の エッチング液の温度に対するエッチングレートの 変化を示したものである。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



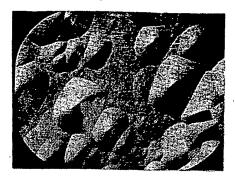




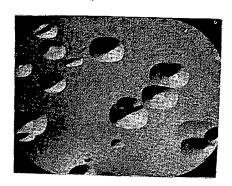


カッサ・ショマクイクタブザオケニー マッチ 神奈川県川崎市多摩区生田学大谷 4896 番地

挈



第5回



(2)代理人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 (6152) 弁理士 栗 野 重 孝